

کاربرد نگاشت فضایی عصبی در مدل‌سازی ادوات نیمه‌هادی

مهدی گردی ارمکی، سید ابراهیم حسینی و محمد کاظم انوری فرد

تفویت کننده‌های فرکانس بالا [۵] استفاده شده‌اند. همچنین با این روش‌ها مدل‌سازی عملکرد غیر خطی MOSFET و MESFET [۶] و [۷] بررسی شده است. در [۸] نیز پاسخ گذراخ دروازه‌های منطقی MLP از نوع GaAs با روش MOSFET در این مقاله هدف، پیدا کردن نگاشت فضایی عصبی مابین مدل تقریبی و مدل دقیق ادوات نیمه‌هادی است تا بدین صورت پارامترهای نادقيق به دست آمده توسط مدل تقریبی به پارامترهای دقیق‌تر تبدیل شوند. با توجه به ماهیت غیر خطی معادلات نیمه‌هادی، این نگاشت بر مبنای شبکه عصبی می‌باشد. نگاشت فضایی عصبی (NSM) از سال ۱۹۹۹ تاکنون کاربرد وسیعی در طراحی مدارات فرکانس بالا پیدا کرده است [۹] و [۱۰].

در بخش ۲ این مقاله دو روش مدل‌سازی تقریبی و دقیق به کار رفته، معرفی شده است. سپس در بخش ۳ خصوصیات شبکه عصبی پیشنهادی و نحوه مدل‌سازی توضیح داده شده است. همچنین در بخش ۴ نیز نتایج شبیه‌سازی برای دیود n-i-n در حالت یک‌بعدی بررسی شده است.

۲- مدل تقریبی و دقیق

معادله انتقال بولتزمن در شبیه‌سازی افزارهای نیمه‌هادی، کاربردی وسیع دارد [۱۱]. روش متداول حل معادله بولتزمن استفاده از مومنت‌های معادله موازن (بقا) می‌باشد [۱۲]. این معادلات عبارتند از

$$\frac{\partial n}{\partial t} + \nabla \cdot (n \mathbf{v}) = G \quad (1)$$

$$\frac{\partial (m^* n \mathbf{v})}{\partial t} + \frac{1}{2} \nabla \cdot (\mathbf{w}) + qn \mathbf{E} = \frac{-m^* n \mathbf{v}}{\tau_p} \quad (2)$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial (nw)}{\partial t} &= qn \mathbf{v} \mathbf{E} - \nabla \cdot (nw \mathbf{v} + nK_B T \mathbf{v}) \\ &- \frac{n(w - w_0)}{\tau_w} + wG \end{aligned} \quad (3)$$

که (۱)، (۲) و (۳) به ترتیب معادله بقای ذره، بقای مومنت و بقای انرژی می‌باشد. در روابط فوق ($m = 0.5(mv^2 + 3kT)$)، G نرخ بازترکیب، m جرم مؤثر الکترون، w سرعت الکترون، q اندازه بار الکترون، \mathbf{E} میدان الکتریکی، T دمای الکترون و τ_p زمان واهلش مومنت می‌باشد. برای مدل‌سازی پارامترهای نیمه‌هادی، معادلات بالا به همراه معادله پواسون حل می‌شوند

$$\nabla \cdot \Psi = -\frac{q}{\epsilon} (N_D - n) \quad (4)$$

در صورتی که دمای الکترون (انرژی الکترون) ثابت فرض شود دیگر نیازی به حل (۳) نخواهد بود و یک مدل تقریبی برای شبیه‌سازی به دست می‌آید. مدل تقریبی آسان‌تر و سریع‌تر است، اما در شبیه‌سازی افزارهای

چکیده: در این مقاله روش جدید و کارآمدی برای مدل‌سازی دقیق افزارهای نیمه‌هادی با استفاده از مدل تقریبی و به کمک شبکه عصبی ارائه شده است. برخلاف مدل‌های دقیق که دارای پیچیدگی بالا و هزینه زمانی و پردازشی زیادی هستند، روش پیشنهادی از پیچیدگی کمتر و سرعت پردازش بیشتری برخوردار است. در این روش از شبکه عصبی RBF برای محاسبه پارامتر اصلاح شده منجر به جواب دقیق می‌شود. روش پیشنهادی ابتدا برای دیود n-i-n سیلیکونی به صورت یک‌بعدی و سپس برای ترانزیستور اثر میدانی سیلیکونی به صورت دوبعدی برای دو حالت درون‌یابی و برونویابی در رنج محدود، شبیه‌سازی شده است که نتایج آن برای متغیرهای اساسی مدل، مثل توزیع الکترون و پتانسیل در طول افزاره در ولتاژ‌های مختلف، دقت بالایی روش پیشنهادی را تأیید می‌کنند.

کلید واژه: شبکه عصبی RBF، نگاشت فضایی عصبی، مدل‌سازی نیمه‌هادی، معادله بولتزمن.

۱- مقدمه

مدل‌سازی افزارهای نیمه‌هادی نقش مهمی در بهبود روش‌های طراحی و درک بهتر آنها دارد. لذا این روش‌ها همواره در حال تکامل می‌باشند. برای به دست آوردن پارامترهای نیمه‌هادی دو گروه کلی برای روش‌های مدل‌سازی می‌توان متصور شد: ۱- استفاده از مدل تقریبی که منجر به حل نادقيق و تقریبی پارامترهای نیمه‌هادی می‌شود. ۲- استفاده از مدل دقیق که البته در کنار دقت، پیچیدگی بیشتری دارند و مستلزم صرف زمان و هزینه پردازشی بالاتری هستند. اما در مدل تقریبی علی‌رغم داشتن نقص نادقيق‌بودن، پیچیدگی مسئله کمتر و سرعت محاسبات بیشتر می‌باشد.

از زمان به وجود آمدن افزارهای نیمه‌هادی تاکنون، سرعت آنها افزایش چشم‌گیری پیدا کرده و طول کانال این افزارهای همواره کوچک‌تر شده است، به طوری که طول کانال افزارهای نیمه‌هادی کنونی، در مز ۴۵ نانومتر قرار دارد [۱] و [۲]. هرچه طول کانال کوچک‌تر شود، تفاوت نتایج حاصل از روش مدل‌سازی دقیق و تقریبی افزایش می‌یابد، به طوری که در افزارهای با طول کانال خیلی کوچک حتماً باید اثرات مرتبه بالا و کوانتومی اعمال شود.

شبکه‌های عصبی مصنوعی، ابزارهای محاسباتی هوشمندی هستند که تاکنون جهت مدل‌سازی، شبیه‌سازی و بهینه‌سازی مدارات فرکانس بالا [۳]، مدل‌سازی و بهینه‌سازی اتصالات داخلی مدارات VLSI [۴] و

این مقاله در تاریخ ۱۲ مرداد ماه ۱۳۸۸ دریافت و در تاریخ ۱۰ خرداد ماه ۱۳۸۹ بازنگری شد.

مهدی گردی ارمکی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت معلم سبزوار، کدپستی ۹۶۱۷۶۳۸۴۵۴ (email: me.ko.ar@gmail.com).

سید ابراهیم حسینی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت معلم سبزوار، کدپستی ۹۶۱۷۶۳۸۴۵۴ (email: ehosseini@sttu.ac.ir).

محمد کاظم انوری فرد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت معلم سبزوار، سبزوار، کدپستی ۹۶۱۷۶۳۸۴۵۴ (email: m.anvarifard@gmail.com).

خروجی‌های طبقه RBF را می‌سازد. در اکثر موارد از توابع گوسی در لایه میانی استفاده می‌شود که این توابع با دو پارامتر مرکز گوسی و واریانس یا میزان گستردگی گوسی شناسایی می‌شوند. ساختمان یک شبکه RBF در شکل ۱ مشاهده می‌شود.

عملیاتی که در این شبکه انجام می‌شود در فرم ماتریسی به صورت (۸) و (۹) است

$$d_i(P) = \sum_{j=1}^N \varphi_j(P) w_{ij} \quad (8)$$

$$\varphi_j = \exp\left(\frac{-1}{2\sigma_j^2} \|P - C_j\|^2\right) \quad (9)$$

که در آن $(P)_i$ خروجی ام شبکه و φ_j خروجی گره RBF زام به‌ازای بردار ورودی P است. w_{ij} نیز اتصال سیناپسی میان آن دو است. تعداد کل نرون‌های لایه پنهان نیز N است. بردار C_j را مرکز گوسی می‌نامیم و σ_j نیز مشخص کننده میزان گستردگی گوسی است.

آموزش شبکه مذکور بدین صورت است که باید مقادیر مناسبی را C_j و σ_j برای یافته و وزنهای لایه خطی آخر نیز به درستی تنظیم شوند. همچنین تعداد نرون‌ها در لایه میانی نیز باید مشخص شود.

۲-۳ نحوه ایجاد نگاشت

یکی از روش‌ها برای ایجاد نگاشت ما بین مدل دقیق و تقریبی، اصلاح پارامترهایی از مدل تقریبی است که باعث شود حل مدل تقریبی به نتایج دقیق‌تری منجر شود. در نگاشت فضایی پیشنهادی، توزیع پارامتر β در (۷) با شبکه عصبی به‌نحوی مدل‌سازی می‌شود که نتایج حل مدل تقریبی و دقیق با هم برابر (یا بسیار نزدیک) باشند. شکل ۲ نمودار نگاشت فضایی عصبی پیشنهادی را نشان می‌دهد.

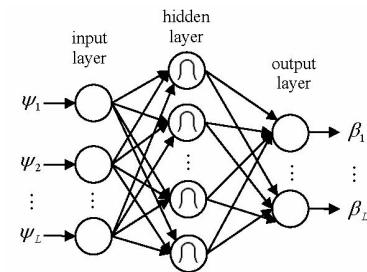
با توجه به (۴) و (۷) برای یک افزاره تکقطبی حامل الکترون، متغیرهای اصلی، توزیع الکترون (n ، توزیع پتانسیل (ψ) و پارامتر اصلاحی (توزیع β) می‌باشد. بنابراین اگر بتوان یکی از دو متغیر n یا ψ را با پارامتر اصلاحی β دقیق‌تر محاسبه کرد، متغیر دیگر نیز به صورت دقیق‌تر از حل معادله پواسون بدست می‌آید. همچنین از آنجایی که β در (۷) تعیین کننده میزان جریان است، بنابراین برای آموزش در دو مدل دقیق و تقریبی با هم برابر می‌شوند، بعد از هر محاسبه β جریان نیز از (۷) به دست آمده و با جریان دقیق مقایسه می‌شود. بنابراین اختلاف جریان‌ها هم در آموزش شبکه مؤثر است.

شبکه عصبی مورد استفاده RBF می‌باشد، زیرا در صورت آموزش صحیح و انتخاب مناسب پارامترها، برای یادگیری هر تابعی با تعداد محدودی نایپوستگی و هر دقتی کفايت می‌کند [۱۴] و [۱۵]. از آنجا که امکان محاسبه با دقت مناسب برای مشتقات جزئی تابع خطأ نسبت به پارامترهای مدل وجود ندارد و نیز به‌منظور فرار از کمینه‌های محلی، از روش آموزش تصادفی برای آموزش شبکه استفاده شده است.

۴- شبیه‌سازی و نتایج

۴-۱ شبیه‌سازی دیود n-i-n

در این قسمت نتایج شبیه‌سازی نگاشت فضایی عصبی برای دیود n-i-n از جنس سیلیکون در حالت یکبعدی ارائه شده است. طول دیود nm با 60 نقطه مش که به صورت یکنواخت در آن توزیع شده است. مشخصات دیود مذکور در شکل ۳ آمده است.



شکل ۱: نمودار شبکه عصبی RBF به کار رفته.

با ابعاد کوچک دقت کافی را ندارد. استفاده از معادله انرژی دقت شبیه‌سازی را افزایش می‌دهد، اما از طرفی زمان شبیه‌سازی بیشتر شده و گذشته از آن پیچیدگی حل عددی افزایش می‌یابد. پس در این تحقیق، مدل تقریبی حل همزمان معادلات (۱)، (۲) و (۴) در نظر گرفته شده است. در این مدل تقریبی جریان در جهت x در حالت پایدار، از دو معادله اول چنین به دست می‌آید

$$J_x = q \mu_x n E_x + q D_x \frac{\partial n}{\partial x} \quad (5)$$

که μ_x و D_x به ترتیب قابلیت حرکت و ضریب نفوذ الکترون در جهت x می‌باشند. همچنین در مدل دقیق نیز حل همزمان معادلات (۱) تا (۴) در نظر شده گرفته است که در این حالت جریان پایدار در جهت x چنین به دست می‌آید

$$J_x = q \mu_x n E_x - S q \mu_x K_B T \frac{\partial n}{\partial x} - S q \mu_x K_B T \frac{\partial T_x}{\partial x} \quad (6)$$

که S فلوی انرژی می‌باشد. با توجه به این که محدوده تغییرات متغیرها بسیار بزرگ است، تغییر مقایس در متغیرها صورت گرفته و برای حل عددی معادلات از روش تفاضل محدود استفاده شده است. بهمنظور افزایش همگرایی معادلات در تغییرات شدید میدان الکتریکی، معادله جریان باید به فرم نمایی نوشته شود، بنابراین (۵) در حالت گسسته چنین خواهد بود

$$J_x = \frac{D_x}{h} (FB(-\beta_x \Delta v) n_{i,j} - FB(\beta_x \Delta v) n_{i+1,j}) \quad (7)$$

که β_x و FB چنین تعریف می‌شود

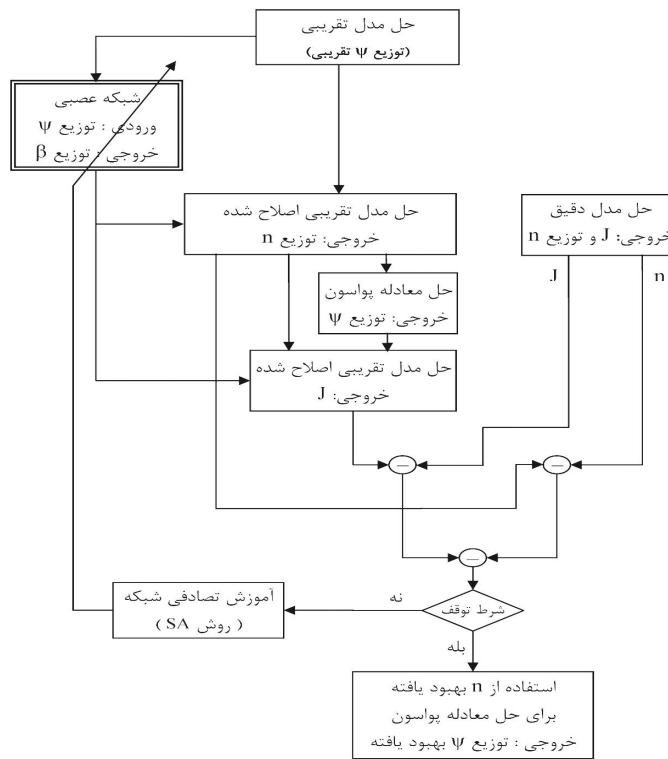
$$\beta_x = \frac{\mu_x}{D_x}, \quad FB(x) = \frac{x}{1 - \exp(x)}$$

۳- نگاشت فضایی عصبی

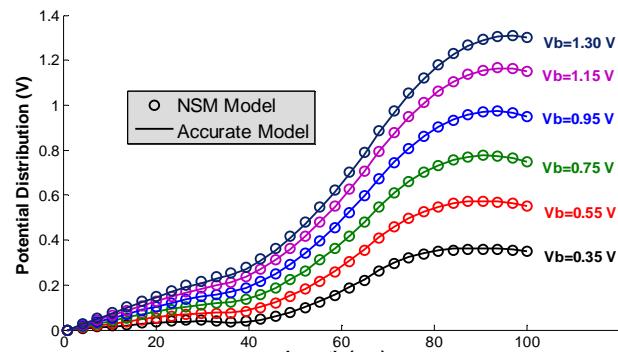
۳-۱ شبکه عصبی RBF

توانایی یادگیری و تعمیم داده‌ها، خاصیت پردازش غیر خطی و ساختار پردازش موادی همگی مزایایی است که باعث می‌شود از شبکه‌های عصبی در مدل‌سازی با ابعاد بالا و مسایل غیر خطی زیادی از جمله معادلات نیمه‌های استفاده شود [۱۳].

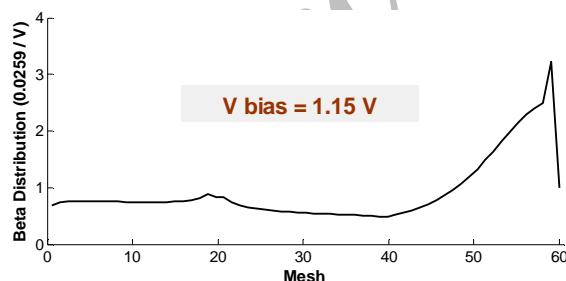
یکی از مهم‌ترین شبکه‌های عصبی مورد استفاده در مسایل تخمین تابع، شبکه عصبی RBF است. این نوع شبکه نسبت به شبکه‌های عصبی پر سپترون پیش‌خوردی، مزایای زیادی دارد [۱۴]. برخلاف شبکه‌های RBF که می‌توانند دارای لایه‌های متوالی متعددی باشند، شبکه عصبی MLP تنها از سه لایه ثابت تشکیل شده است. لایه ورودی که محل تزریق سیگنال‌های ورودی به شبکه است؛ لایه میانی یا طبقه RBF که شامل توابع شعاعی پایه می‌شود و لایه خروجی که ترکیبی خطی از کلیه



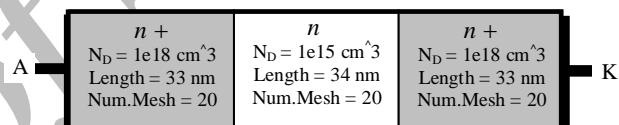
شکل ۲: نمودار نگاشت فضایی عصبی پیشنهادی.



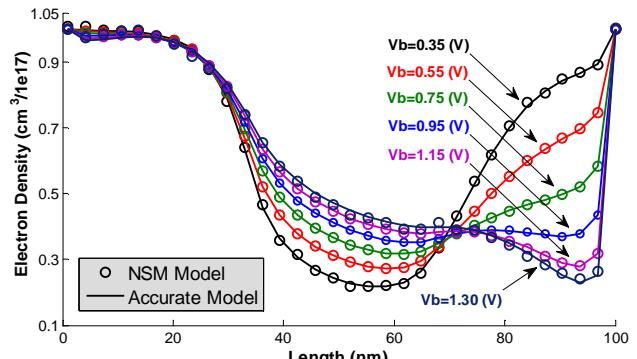
شکل ۳: ساختار دیود n-i-n شبیه‌سازی شده.



شکل ۴: توزیع الکترون در طول دیود n-i-n برای بایاس ۱.۱۵ ولت.



شکل ۵: توزیع پتانسیل در طول دیود n-i-n برای بایاس ۱.۱۵ ولت.



شکل ۶: توزیع الکترون در طول دیود n-i-n برای بایاس ۰.۱۵ ولت.

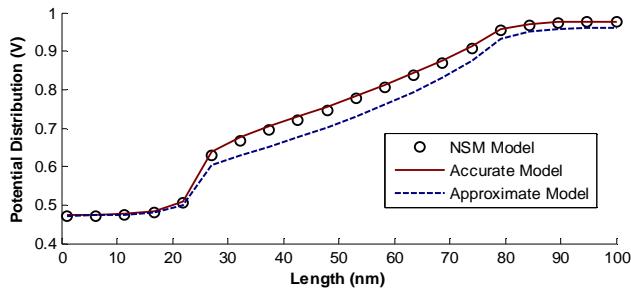
برای شبیه‌سازی ابتدا با مدل تقریبی و دقیق، مقادیر n و β برای ولتاژهای بایاس ۰/۱ تا ۱/۲ با گام ۰/۰۵ ولت محاسبه و ذخیره شده است. از ۲۳ نمونه مذکور، ولتاژهای ۰/۳۵ - ۰/۵۵ - ۰/۷۵ - ۰/۹۵ - ۱/۱۵ - ۱/۳۵ ولت به عنوان داده آزمون و بقیه به عنوان داده آموزش استفاده شده‌اند. همچنین برای حالت برونویابی ولتاژ ۱/۲۵ و ۱/۳۰ ولت نیز به نمونه‌های آزمون فوق افزوده شدن.

بعد ورودی و خروجی شبکه عصبی RBF استفاده شده ۶۰ و نیز از ۱۰ نرون در لایه پنهان استفاده شده و آموزش شبکه با الگوریتم شبیه‌سازی گرمایی [۱۶] صورت گرفته است.

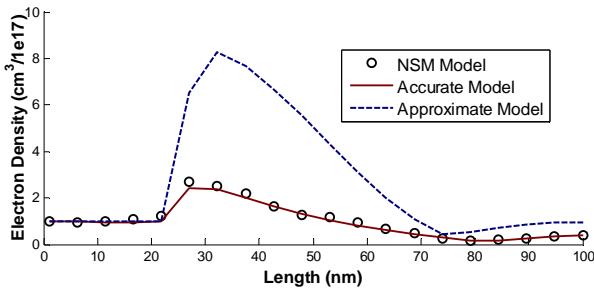
شکل‌های ۴ و ۵ چگالی الکترون و پتانسیل را برای ولتاژهای آزمون برای دو حالت مدل دقیق و مدل پیشنهادی (نگاشت فضایی عصبی) نشان می‌دهند.

شکل ۶ چگونگی توزیع β را برای یکی از نمونه‌های آزمون نشان می‌دهد. از روی توزیع β می‌توان به چگونگی تصحیح مدل تقریبی توسط β پی برد.

همان‌طور که دو شکل ۴ و ۵ نشان می‌دهند، نتایج مدل اصلاح شده بسیار به مدل دقیق نزدیک است. جدول ۱ مقادیر نرم خطای در ولتاژهای مختلف و نیز درصد خطای ایجاد شده با مدل پیشنهادی برای دو حالت چگالی الکترون و پتانسیل را نشان می‌دهد.



شکل ۱۰: توزیع پتانسیل در طول ترانزیستور (زیر گیت) برای ولتاژهای $V_b = 0, 5$ و $V_g = 1, 2$.



شکل ۱۱: توزیع الکترون در طول ترانزیستور (زیر گیت) برای ولتاژهای $V_b = 1$ و $V_g = 1, 4$.

جدول ۱: خطای مدل سازی برای دیود n-I-N سیلیکونی شبیه سازی شده.

نرم خطادر ولتاژهای	n	توزيع	نرخ
$V_b = 0, 35$ V	$0, 036$	$0, 09$	$0, 09$
$V_b = 0, 55$ V	$0, 036$	$0, 016$	$0, 016$
$V_b = 0, 75$ V	$0, 022$	$0, 019$	$0, 019$
$V_b = 0, 95$ V	$0, 02$	$0, 011$	$0, 011$
$V_b = 1, 15$ V	$0, 043$	$0, 022$	$0, 022$
$V_b = 1, 25$ V	$0, 046$	$0, 016$	$0, 016$
$V_b = 1, 30$ V	$0, 042$	$0, 01$	$0, 01$

$$V_{gate} = 1, 4, V_{ds} = 0, 2, 0, 4, 0, 6, 0, 8, 1, 0, 1, 2 \text{ V}$$

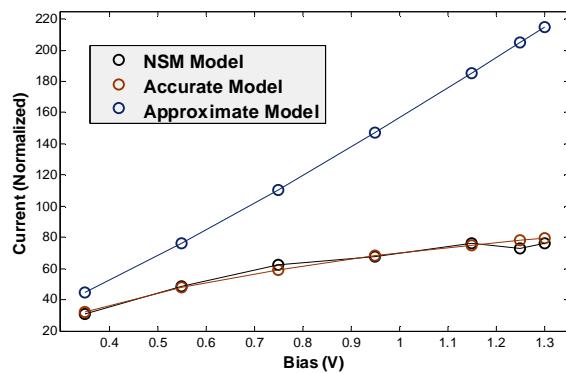
نیز به مجموعه آزمون افزوده شدند.

به علت افزایش همگرایی از دو شبکه عصبی RBF موازی با ۲۰ نرون در لایه پنهان و با بعد ورودی 160×80 (۲۰×۸۰) و خروجی 80 برای ولتاژ β استفاده شده و آموزش شبکه با الگوریتم شبیه سازی گرمایی [۱۶] صورت گرفته است.

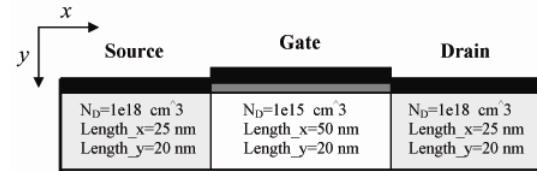
شکل های ۹ و ۱۰ چگالی الکترون و پتانسیل را برای ولتاژ گیت $1, 2$ و ولتاژ بایاس $0, 5$ برای سه حالت مدل تقریبی، مدل دقیق نگاشت فضایی عصبی در زیر گیت (اولین سطر ماتریس دو بعدی) به عنوان نمونه ای از نتیجه درون یابی نشان می دهد.

این دو شکل نشان می دهند که نگاشت به خوبی می تواند نتایج مدل دقیق را تولید کند. این در حالی است که نتایج مدل تقریبی اختلاف قابل توجهی با نتایج دقیق دارد.

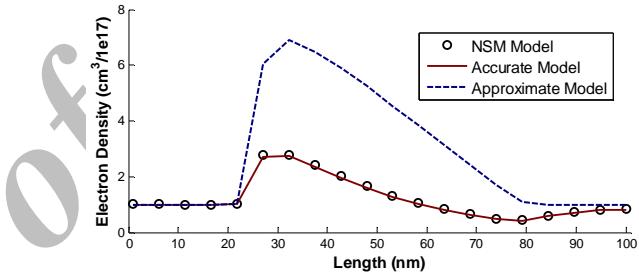
شکل های ۱۱ و ۱۲ چگالی الکترون و پتانسیل را برای ولتاژ گیت $1, 4$ و ولتاژ بایاس $0, 7$ به عنوان نمونه ای از نتیجه برونو یابی نشان می دهند. در شکل ۱۱ تنها در بخش های کمی از کانال، اختلاف اندک بین مدل دقیق و نگاشت فضایی عصبی دیده می شود، در حالی که مدل تقریبی نتایج کاملاً نادقيق دارد.



شکل ۷: جریان دیود n-i-n در بایاس های $0, 35 - 0, 45 - 0, 55 - 0, 75 - 0, 95 - 1, 15 - 1, 25$ برای سه مدل تقریبی، دقیق و نگاشت فضایی عصبی.



شکل ۸: ساختار ترانزیستور اثر میدانی با گیت نازک شبیه سازی شده.



شکل ۹: توزیع الکترون در طول ترانزیستور (زیر گیت) برای ولتاژهای $V_b = 0, 5$ و $V_g = 1, 2$.

شکل ۷ میزان دقت جریان به دست آمده توسط نگاشت فضایی عصبی را در مقایسه با مدل تقریبی نشان می دهد. جریان در مدل پیشنهادی از (۷) به دست آمده است.

۴- شبیه سازی ترانزیستور اثر میدانی

در این قسمت نتایج شبیه سازی نگاشت فضایی عصبی برای ترانزیستور اثر میدانی از جنس سیلیکون در حالت دو بعدی ارائه شده است. طول ترانزیستور 100 nm با 20 مش و عرض آن نیز 8 nm با 20 نقطه مش است که مش ها در آن به طور یکنواخت توزیع شده اند. مشخصات ترانزیستور مذکور در شکل ۸ آمده است.

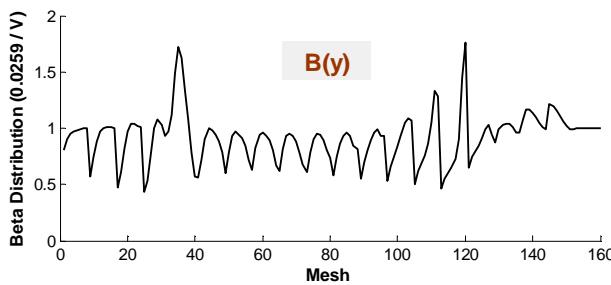
برای شبیه سازی ابتدا با مدل تقریبی و دقیق، مقادیر دو بعدی n و β برای ولتاژهای $0, 1$ تا $1, 3$ ولت با 1 nm برای گیت و ولتاژ درین محاسبه و ذخیره می شوند. از مجموع 169 نمونه مذکور، 18 مجموعه ولتاژ یعنی

$$V_{gate} = 0, 6, V_{ds} = 0, 3, 0, 5, 0, 7, 0, 9, 1, 1, 1, 3 \text{ V}$$

$$V_{gate} = 0, 9, V_{ds} = 0, 2, 0, 4, 0, 6, 0, 8, 1, 0, 1, 2 \text{ V}$$

$$V_{gate} = 1, 2, V_{ds} = 0, 3, 0, 5, 0, 7, 0, 9, 1, 1, 1, 3 \text{ V}$$

برای آزمون و مابقی برای آموزش استفاده شده است. نحوه انتخاب نمونه های آزمون با توجه به میزان خطای مدل تقریبی بوده و محدوده ولتاژهایی انتخاب شده اند که بیشترین خطا را در مدل تقریبی داشته باشند. همچنین برای آزمایش برونو یابی شبکه، 6 ولتاژ



شکل ۱۴: توزیع پارامتر اصلاحی در جهت y برای ولتاژ آزمون ۳ و $V_g = ۱,۲$ و $V_b = ۱,۳$.

جدول ۳: خطای توزیع الکترون در ترانزیستور شبیهسازی شده.

	V_b (v)	۰,۳	۰,۵	۰,۷	۰,۹	۱,۱	۱,۳
$V_{gate} = ۰,۶$ v	Δ	۱,۸۶	۳,۷۴	۵,۷۳	۷,۴۵	۸,۴۹	۸,۶۶
	□	۰,۶۱	۰,۶۱	۰,۴۵	۰,۳۶	۰,۴۹	۰,۹۵
	⊗	۱,۵۲	۱,۲۱	۰,۸۹	۰,۶۸	۰,۷۶	۱,۰۴
	V_b (v)	۰,۲	۰,۴	۰,۶	۰,۸	۱,۰	۱,۲
	Δ	۳,۶۴	۷,۸۴	۱۱,۸	۱۴,۹	۱۶,۶	۱۷,۰
	□	۰,۷۱	۰,۶۸	۰,۷۷	۰,۷۷	۱,۰۷	۰,۵۹
$V_{gate} = ۰,۹$ v	⊗	۱,۲۹	۰,۹۴	۰,۸۱	۰,۷۱	۰,۸۱	۰,۵۴
	V_b (v)	۰,۳	۰,۵	۰,۷	۰,۹	۱,۱	۱,۳
	Δ	۱۲,۷	۱۵,۶	۱۸,۶	۲۰,۷	۲۱,۵	۲۱,۱
	□	۰,۸۶	۲,۳۱	۱,۸۳	۱,۴۸	۱,۳۷	۲,۲۹
	⊗	۰,۸۳	۱,۱۷	۰,۹۹	۰,۸۵	۰,۸۰	۱,۰۳
	V_b (v)	۰,۲	۰,۴	۰,۶	۰,۸	۱,۰	۱,۲
$V_{gate} = ۱,۲$ v	Δ	۱۴,۳	۲۱,۶	۲۲,۸	۲۳,۶	۲۴,۱	۲۳,۷
	□	۳,۲۵	۶,۶۴	۳,۳۰	۶,۶۷	۵,۶۹	۴,۵۰
	⊗	۱,۳۵	۱,۴۹	۱,۱۶	۱,۴۵	۱,۳۷	۱,۲۷
	V_b (v)	۰,۳	۰,۵	۰,۷	۰,۹	۱,۱	۱,۳
	Δ		□		⊗		
	نرم خطای مدل تقریبی		نرم خطای مدل پیشنهادی		درصد خطای مدل پیشنهادی		

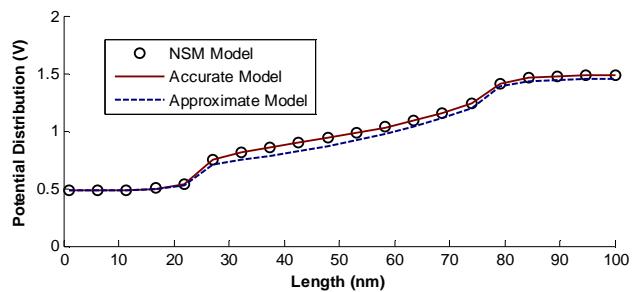
که در آن پارامتر $RSSE_NSM$ نرم خطای جذر مجموع مربعات خطای در مدل نگاشت فضایی (نگاشت فضایی عصبی) و $RSSE_App$ نرم خطای در مدل تقریبی می‌باشد.

جدول ۴ مقدار خطای جریان (نرمالیزه شده) برای دو مدل تقریبی و مدل نگاشت فضایی در ولتاژهای مختلف را نشان می‌دهد. همان‌طور که از این جدول دیده می‌شود، مدل نگاشت فضایی عصبی به مراتب خطایی کمتر از مدل تقریبی دارد.

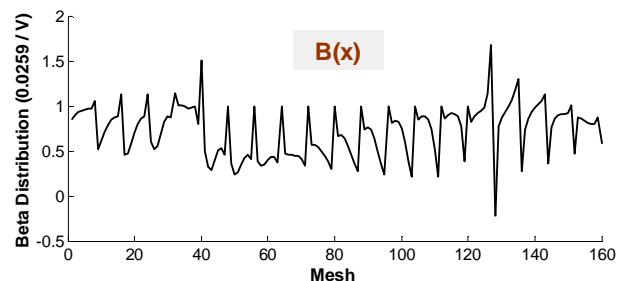
همچنین شبیه‌سازی این ترانزیستور با طول ۳۰۰ نانومتر نیز انجام شده است و نتایج مشابهی به دست آمده است. با توجه به شباهت بسیار زیاد نتایج این دو ترانزیستور و نیز جلوگیری از طولانی شدن و تکراری شدن قسمت نتایج، از اضافه کردن آن خودداری شده است.

۵- نتیجه‌گیری

در این مقاله روش جدیدی برای مدل سازی افزارهای نیمه‌هادی با پیچیدگی کمتر توسط نگاشت فضایی عصبی ارائه شده است. برای این منظور از یک شبکه عصبی پیش‌خور تکلایه جهت مدل سازی پارامتر اصلاحی در معادله نفوذ-رانش استفاده شده است. دو افزاره دیوب $n-i-n$ سیلیکونی و ترانزیستور اثر میدانی سیلیکونی در ولتاژهای مختلف شبیه‌سازی شده‌اند که نتایج برای دو حالت درون‌یابی و برونویابی در رنج



شکل ۱۲: توزیع پتانسیل در طول ترانزیستور (زیر گیت) برای ولتاژهای ۱ و $V_g = ۱,۴$ و $V_b = ۱,۳$.



شکل ۱۳: توزیع پارامتر اصلاحی در جهت x برای ولتاژ آزمون ۳ و $V_g = ۱,۲$ و $V_b = ۱,۳$.

جدول ۴: خطای توزیع پتانسیل در ترانزیستور شبیه‌سازی شده.

	V_b (v)	۰,۳	۰,۵	۰,۷	۰,۹	۱,۱	۱,۳
$V_{gate} = ۰,۶$ v	Δ	۰,۲۲	۰,۴۶	۰,۷۷	۱,۰۹	۱,۳۲	۱,۴۲
	□	۰,۱۱	۰,۱۱	۰,۰۹	۰,۰۶	۰,۰۶	۰,۱۳
	⊗	۱,۶۹	۱,۳۶	۱,۰۸	۰,۷۴	۰,۶۶	۰,۹۶
	V_b (v)	۰,۲	۰,۴	۰,۶	۰,۸	۱,۰	۱,۲
	Δ	۱,۸۱	۱,۸۰	۱,۹۶	۲,۲۱	۲,۴۳	۲,۵۴
	□	۰,۲۰	۰,۱۵	۰,۱۸	۰,۲۱	۰,۱۸	۰,۱۶
$V_{gate} = ۰,۹$ v	⊗	۱,۰۵	۰,۹۲	۰,۹۸	۰,۹۸	۰,۸۷	۰,۷۹
	V_b (v)	۰,۳	۰,۵	۰,۷	۰,۹	۱,۱	۱,۳
	Δ	۱۲,۳	۱۰,۴	۸,۹۹	۸,۰۸	۷,۴۰	۶,۸۳
	□	۰,۴۱	۰,۴۷	۰,۲۸	۰,۲۱	۰,۲۷	۰,۳۶
	⊗	۰,۵۲	۰,۶۵	۰,۵۰	۰,۴۲	۰,۵۶	۰,۷۳
	V_b (v)	۰,۲	۰,۴	۰,۶	۰,۸	۱,۰	۱,۲
$V_{gate} = ۱,۲$ v	Δ	۲۰,۴	۲۲,۲	۱۸,۶	۱۵,۹	۱۴,۰	۱۲,۶
	□	۵,۱۱	۲,۳۸	۱,۰۵	۱,۴۴	۱,۴۰	۱,۰۰
	⊗	۱,۴۰	۱,۰۳	۰,۷۵	۰,۹۶	۱,۰۰	۰,۹۰
	V_b (v)	۰,۳	۰,۵	۰,۷	۰,۹	۱,۱	۱,۳
	Δ		□		⊗		
	نرم خطای در مدل تقریبی		نرم خطای در مدل پیشنهادی		درصد خطای مدل پیشنهادی		

مقدار جریان بهبودیافته نیز از (۷) حاصل می‌شود. شکل ۱۳ و ۱۴ به ترتیب توزیع دو پارامتر اصلاحی β در جهت x (β_x) و در جهت y (β_y) را برای یک ولتاژ به عنوان نمونه نشان می‌دهند.

همان‌طور که شکل‌های ۱۱، ۱۰، ۹ و ۱۲ نشان می‌دهند، نتایج مدل پیشنهادی بسیار به مدل دقیق نزدیک است. جداول ۲ و ۳ مقادیر نرم خطای در ولتاژهای مختلف و نیز درصد خطای ایجادشده با مدل پیشنهادی را برای دو حالت چگالی الکترون و پتانسیل نشان می‌دهند که درصد خطای مدل پیشنهادی از فرمول زیر محاسبه شده است

$$\text{Error} = \log(100 \times \frac{RSSE_App}{RSSE_NSM}) \quad (10)$$

جدول ۴: خطای جریان نرم‌البیزه شده ترازیستور برای مدل تقریبی و مدل نگاشت فضایی عصبی.

		V_b (v)					
		۰,۳	۰,۵	۰,۷	۰,۹	۱,۱	۱,۳
V_{gate}	۰,۶	مدل تقریبی	۰,۰۴۸	۰,۰۹۴	۰,۱۵۳	۰,۲۲۷	۰,۳۱۴
	۰,۶	NSM	۰,۰۱۱	۰,۰۱۴	۰,۰۱۶	۰,۰۱۵	۰,۰۱۸
	۱,۲	مدل تقریبی	۱/۲۱۱	۲,۲۳۱	۳,۰۱۲	۳,۶۷۹	۴,۲۸۷
	۱,۲	NSM	۰,۰۹۴	۰,۲۴۱	۰,۲۷۳	۰,۲۵۲	۰,۳۰۴
		V_b (v)					
		۰,۲	۰,۴	۰,۶	۰,۸	۱,۰	۱,۲
V_{gate}	۰,۹	مدل تقریبی	۰,۲۴۸	۰,۵۸۹	۰,۹۰۷	۱,۲۲۶	۱,۵۴۹
	۰,۹	NSM	۰,۰۴۷	۰,۰۸۲	۰,۰۹۱	۰,۰۸۹	۰,۱۰۲
	۱,۴	مدل تقریبی	۰,۸۶۰	۲,۴۸۲	۳,۹۲۳	۵,۰۲۷	۵,۹۲۲
	۱,۴	NSM	۰,۱۳۴	۰,۳۲۰	۰,۲۹۱	۰,۴۲۳	۰,۳۸۱

[13] S. Hatami, M. Y. Azizi, H. R. Bahrami, D. Motavalizadeh, and A. Afzali - Kusha, "Accurate and efficient modeling of SOI MOSFET with technology independent neural networks," *IEEE Trans. on Computer Aided Design of Integrated Circuits and Systems*, vol. 23, no. 11, pp. 1580-1587, Nov. 2004.

[14] S. Haykin, *Neural Networks: A Comprehensive Foundation*, Prentice Hall, 2nd Edition, 1998.

[15] C. Christodoulou and M. Georgopoulos, *Applications of Neural Networks in Electromagnetics*, Artech House Publishers, 2001.

[16] B. Goffe, G. Ferrier, and J. Rogers, "Global optimization of statistical function with simulated annealing," *J. Econometrics*, vol. 60, no. 1-2, pp. 65-100, Jan./Feb. 1994.

مهندی گردی امکی در سال ۱۳۸۴ مدرک کارشناسی را در رشته الکترونیک ناوی بری هوایپاما (اوینیک) از دانشگاه صنعت هوایپاما کشوری و نیز به ترتیب در سالهای ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد مهندسی برق را در گرایش الکترونیک از دانشگاه تربیت معلم سبزوار اخذ کرده است. وی تجربیاتی در زمینه مدل سازی ادوات نیمه‌هادی و مدارات مجامعت و برخی روش‌های هوش مصنوعی داشته و علاقه فراوانی به تلفیق روش‌های هوشمند با انواع روش‌های کلاسیک در حوزه الکترونیک جهت افزایش کارایی دارد.

سید ابراهیم حسینی در سال ۱۳۷۱ مدرک کارشناسی مهندسی برق خود را از دانشگاه صنعتی اصفهان و در سال ۱۳۷۴ مدرک کارشناسی ارشد مهندسی برق-الکترونیک خود را از دانشگاه تربیت مدرس دریافت نمود. سپس برای ادامه تحصیل در دوره دکترای مهندسی برق وارد دانشگاه صنعتی شریف گردید و در سال ۱۳۸۰ موفق به اخذ درجه دکترا در مهندسی برق-الکترونیک با گرایش نیمه‌هادی از دانشگاه مذکور گردید. دکتر حسینی از سال ۱۳۸۰ در دانشکده برق دانشگاه صنعتی شهرورد مشغول به فعالیت گردید. سپس در سال ۱۳۸۴ به دانشکده فنی دانشگاه تربیت معلم سبزوار پیوست و اینک نیز عضو هیأت علمی این دانشکده می‌باشد. زمینه‌های علمی مورد علاقه نامبرده انتقال الکترون در ادوات نیمه‌هادی، شبیه سازی ادوات نیمه‌هادی، روش‌های عددی و ساختارهای نوین ترازیستوری می‌باشد.

محمد کاظم انوری فرد در سال ۱۳۸۶ مدرک کارشناسی مهندسی برق خود را از دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان و در سال ۱۳۸۸ مدرک کارشناسی ارشد مهندسی برق خود را از دانشگاه تربیت معلم سبزوار دریافت نمود. از سال ۱۳۸۶ الی ۱۳۸۸ نامبرده ضمن تحصیل به عنوان مدرس دانشگاه در دانشگاه تربیت معلم سبزوار مشغول به کار شد و هم‌اکنون نیز مدرس دانشگاه آزاد رامسر و آموزشکده فنی رامسر و موسسه غیرانتفاعی ایندگان تکابن می‌باشد. زمینه‌های علمی مورد علاقه ایشان متنوع بوده و شامل موضوعاتی مانند افزارهای نیمه‌هادی، روش‌های تحلیلی در ارزیابی ادوات و همچنین پردازش تصویر می‌باشد.

محدود، نشان‌دهنده کارایی بالای مدل پیشنهادی برای پارامترهای مختلف افزاره از قبیل توزیع الکترون و پتانسیل می‌باشد.

مراجع

- A. Khakifirooz and D. Antoniadis, "MOSFET performance scaling, part I: historical trends," *IEEE Trans. on Electron Devices*, vol. 55, no. 6, pp. 1401-1408, Nov. 2008.
- A. Khakifirooz and D. Antoniadis, "MOSFET performance scaling, part II: future directions," *IEEE Trans. on Electron Devices*, vol. 55, no. 6, pp. 1391-1400, Nov. 2008.
- Q. J. Zhang and K. C. Gupta, *Neural Networks for RF and Microwave Design*, Norwood, MA: Artech House, 2000.
- A. Veluswami, M. S. Nakhl, and Q. J. Zhang, "The application of neural networks to EM-based simulation and optimization of interconnects in high-speed VLSI circuits," *IEEE Trans. Microwave Theory Tech.*, vol. 45, no. 5, pp. 712-723, May 1997.
- Y. Harkouss, J. Rousset, H. Chehade, E. Ngoya, D. Barataud, and J. P. Teyssier, "The use of artificial neural networks in nonlinear microwave devices and circuits modeling: an application to telecommunication system design," *Int. J. RF and Microwave Computer-Aided Engineering*, vol. 9, no. 3, pp. 198-215, May 1999.
- M. Lazaro, I. Santamaría, and C. Pantaleon, "NNs for large and small-signal modeling of MESFET/HEMT transistors," *IEEE Trans. on Circuits Measure*, vol. 50, no. 6, pp. 1587-1593, Dec. 2001.
- S. Goasguen and S. M. El-Ghazaly, "A practical large - signal global modeling simulation of a microwave amplifier using artificial neural network," *IEEE Microwave and Guided Wave Letters*, vol. 10, no. 7, pp. 273-275, Jul. 2000.
- P. H. da F. Silva, M. A. B. de Melo, and A. D. D. Neto, "Using neural network models for efficient GaAs MESFET time domain nonlinear circuit analysis," in *Proc. IJCNN*, vol. 3pp. 2282-2287, 2002.
- J. W. Bandler, M. A. Ismail, J. E. Rayas - Sanchez, and Q. J. Zhang, "Neuromodeling of microwave circuits exploiting space - mapping technology," *IEEE Trans. Microw. Theory Tech.*, vol. 47, no. 12, pp. 2417-2427, Dec. 1999.
- L. Zhang, J. Xu, M. C. E. Yagoub, R. T. Ding, and Q. J. Zhang, "Efficient analytical formulation and sensitivity analysis of neuro - space mapping for nonlinear microwave device modeling," *IEEE Trans. Microw. Theory Tech.*, vol. 53, no. 9, pp. 2752-2767, Sep. 2005.
- M. Lundstrom, *Fundamentals of Carrier Transport*, 2nd ed., Cambridge University Press, 2000.
- S. E. Hosseini and R. Faez, "Novel quantum hydrodynamic equations for semiconductor devices," *Jap. J. Appl. Phys.*, pt. 1, vol. 41, n. 3A, 1300-1304, 15 Mar. 2002.